无锡吉致电子科技有限公司

CMP抛光液和CMP清洗剂研发新建项目

环境保护设施竣工日期和调试时间信息公开

根据《建设项目竣工环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评［2017］4号）等文件相关规定，现将无锡吉致电子科技有限公司CMP抛光液和CMP清洗剂研发新建项目环境保护设施竣工日期及调试日期进行公示如下：

项目名称：CMP抛光液和CMP清洗剂研发新建项目

建设单位：无锡吉致电子科技有限公司

建设地址：无锡市新吴区行创四路19-2号

项目及配套建设的环境保护设施竣工日期：2023年2月24日

调试日期：2023年03月08日~2023年04月15日

我公司承诺对上述公开的信息真实性负责，并承担由此产生的一切责任。

无锡吉致电子科技有限公司

2023年03月08日